This Page Is Inserted by IFW Operations and is not a part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning documents will not correct images, please do not report the images to the Image Problem Mailbox.

CLIPPEDIMAGE= JP360010756A

PAT-NO: JP360010756A

DOCUMENT IDENTIFIER: JP 60010756 A

TITLE: MANUFACTURE OF BEAM-LEAD TYPE SEMICONDUCTOR DEVICE

PUBN-DATE: January 19, 1985

INVENTOR-INFORMATION:

NAME

NAWAMAKI, AKIO

ASSIGNEE-INFORMATION:

NAME

NEC CORP

COUNTRY

N/A

APPL-NO: JP58119143

APPL-DATE: June 30, 1983

INT-CL (IPC): H01L021/92

US-CL-CURRENT: 29/827,438/464 ,438/FOR.380

ABSTRACT:

PURPOSE: To improve the reliability and production yield remarkably by a method wherein, when pellets are separated from a flat plate by a pellet adsorbing jig, any wax adhering to pellets is melted by heating to be removed using hot organic solvent in a heated receiver.

CONSTITUTION: A semiconductor wafer 1 whereon specified beam-lead type element is formed is turned over to be bonded on a flat plate 4 made of quartz etc. using wax. Firstly resist pattern is formed on the backside of the wafer 1 and the wafer 1 is selectively etched by mixed acid solution utilizing the resist pattern as a mask to separate the wafer 1 into pellets 5.

secondly the quartz plate 4 is heated by a hot-plate 7 to melt the waw 3 and the pellets 5 are separated from the quartz plate 4 using a pellet adsorbing jig 6. Finally was 13 adhering to the wiring side and backside of pellets 15 may be removed by means of spraying organic solvent preliminarily heated by a heater 11 with a cleaning remeives 15 are less than the pellets 5 are arrayed on an arraying plate 22.

COPYRIGHT: (C) 1985, JPO& Japio

19 日本国特許庁 (JP)

互特許出願公開

12 公開特許公報:ハ

四日 10756

51 Int. Cl. H 01 L 21 92 識別記号

庁内整理番号 7638 51F

33公開 BB和60年(1985) 1 月19日

発明の数 1 審查請求 未請求

(全 3 頁)

84ビームリート型半導体装置の装造方法

質 8258- 119143

21.4等 22:11

類 昭58(1983)6月30日

72発 明 者 繩卷草雄

東京都港区芝五丁[133番] 号日

本電気株式会社内

五出一願。 7、 日本電気株式会社

重京都港区芝5丁目33番1号

五代 理 人 弃理士 内原晋

1 発明の名称

ビニュリード形半週体装貨の製造方法

2. 特許研究の範囲

ビームリード型半導体の子の形成されたウェハ ーを裏返してワックスで平板に貼り付ける工程と、 前記ウェバーを裏面から選択的にエッテング除去 してペレットに分離する工程と、前間ワックスを 然しペレット吸附用治具にて前記平板から前配べ レットを分散する工程と、耐能ペレットに付着し ているワックスを、弱められた疣が川受け皿内に て、暖めた有機宿割によってリックスを除去する 工程とを含むことを特なとするピームリード型半 進体を借の製造方法。

3. 発別の紅布をた何。

本発明はビームリード形生液体装むの製造方法 17 W 1 2 .

従来ビームリード創半導体装飾の製造方法は、 所望のビームリード製半導体製子の形成された単 導体茶板の上部にリックスを創布し石英板と貼り 合せし後、約半進体共将の展頭にレジストのてバ .ターンを形成し礼酢粧で半導体ウェバーを選択的 にエッテンク除去してペレットセに分別し、たい ペレット1個すつ分離して再配列する力に100~ 2000の風流のホットブレート上でワックスをだ レベレット数が用的具にてベレットと石英板とを 分離後、半週体ペレットに付発リックスを予め加 熱ヒーターで有機器剤を取めた有機器剤をスプレ ーガンで3~5分間吹付けて昨去し別の配列板に 並べていた。

しかし上記従来のペレットハンドリングデリビ け、以下に述べるような欠点があった。

ペレットハンドリングする場合にペレットと石 英切とがウェクスによって貼り合わさっておりと 07 - 2 - 6 100 - 200 to MIM O # - 1 7 V ート上で行用板と埋めてワックスを指かし、ペレ 文本版的比如且以てベレットと行列版とかなかか。

半導体ペレットの配射前及び異単に付欠している ワックスを、50~100七の能圧範囲のが終ヒ ーターにて予め有機用熱を繋めスプレーガンで吹 付時30~35七範囲の有機容剤を3~5秒間吹 付けてワックスを除去し別の配列板に並べている がペレットサイズによってワックス洗浄に時間が かかりさたワックスが完全に取りまれない場合も あった。

ペレットの前向他及び終而にワックスが残っていると、ペレットの何知性及び歩留りを取くし及ペレットサイズによってペレットハンドリングの洗浄時間を扱くしたりするため作業能率を懸くする欠点を持っていた。

本発明は上記欠点を除去し半週年後年の保険性 及び製造事業とを大幅に向上させることのできる 半週年要問の製造方法を提供するものである。

本発明の特徴は、ビームリード製半導体数子の 形成されたウェハーを炎返してワックスで平板に 貼り付けする工程と、前記ウェハーを装置から選 択的にエッチング除去してペレットに分割する工

- 3 -

似する。

次には3回に示すようにペレット15の配線的 及び製師に付加しているワックス13を50~ 100で減度範囲の加熱ヒーター21によって予 め有機器制と、洗剤用で取18も加熱ヒーター 19によって50~100でのは緩熱側で加熱し、 スプレーガン20で吹付的35~40で統則の有 機器測を3~4秒間吹付けてワックスを除去した (第4回) 後、別の配列後22上にペレット15を配列する。

上記のように本注明方法によればペレットの配 報補及び根面に付換しているワックスを子め吸わ た有機溶剤と低か用受け出も切めることにより有 機溶剤を感ねでペレットに吹付ける事が出来るた め、短時間でワックスが障去でき、しかもペレッ トにワックスが致ることなく、 製造変質り及び製 品の信頼性が良くなり、 しかもペレットサイズに 関係なく短時間でペレットハンドリングが可能に なる。

4. 図前の配用な製料

對と、加熱はよりフェクスをおしてレット形然用 無具にてもな事がからベレットを分析する正ちと、 前記ペレットにハヤしているリックスを、即めら れた受け回内にて、飲めた有機が間にて除去する 工程と、前都ペレットを耐効する工程とを含む準 選体報彙の製造力法にある。

以下更都例の最づき飲油を対照して事業期を証 輸収初期する。

きず他上記にサナムがは、原知のビースリード 動画子の形成された生態体ウェバー 1 を、前にビ ームリードでか下にかるように裏裏して、例えば スカイコートなどのワックス3を用いて石英など の平数4に転り付ける。

方に前制ではホウェハー1の毎回にレジストパターンを単成し、10パターンをマスクにしてが作業を用いて数ウェハーを選択的にエッチング防子し、銀2分に元マようにペレット5に分離する。 次に100~200でのポットプレート7の上で石英板4を閉めてワックス3を移かしペレット服料用約46を用いてペレット5を石英板4から分

第1四万至第4回は本発明の実施例を説明する 為の断面図である。

1 ……半湖ホウェハー、2、12 ……ビームリード、3、13 ……ワックス、4 ……石葵板、5、15 ……ベレート、6、16 ……ベレット吸名用 治具、7 ……ホットブレート、18 ……洗剤用受け皿、19 ……洗剤用受け皿の加熱ヒーター、20 ……スプレーガン、21 ……有粉剤剤の加熱 ヒーター、22 ……ガラス板である。

代理人 并押士 内 原



